

⑩ 日本国特許庁(JP)

00 特許出願公開

@公開特許公報(A)

平2-192045

Dint. Ci. " G 11 B B 29 C # B 29 C 43/10 17:00 B 29 L

識別記号 庁内整理番号 四公開 平成2年(1990)7月27日

8120-5D 7639-4F 8415-4F 7639

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

60発明の名称

光デイスク基板の製造方法

夏 平1-9954 **104**

的田 ■ 平1(1989)1月20日

伊発 明 者 ₹ 部

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

文 E 仍発 明

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

Œ 明 伊発

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

外1名 弁理士 久木元 の代理

1. 発明の名称

光ディスク基板の製造方法

2. 特許請求の範囲

光硬化樹雕(14)によって支持板(12)上に転写型 (11)の微観形状を写しとる光ディスク基板の製造 方法において、

前記支持級(12)を等方的に圧力がかかる加圧部 材(15)によって加圧し、光硬化樹脂(14)を支持板 (12)と転写型(11)の間に広げ、圧力を保持したま ま光を羅射して前記光硬化樹脂(14)を硬化させ樹 四届(16)を形成することを特徴とする光ディスク 善板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(長男)

光によって記録と再生をする光ディスク基板の 複製方法に関し、

麦園の凹凸が少なく、高速関転で使用できる光

ディスク基板の製造方法を提供することを目的と

光硬化樹脂によって支持板上に転写型の数細形 状を写しとる光ディスク基板の製造方法において、 前記支持板を等方的に圧力がかかる加圧部材によ って加圧し、光硬化樹脂を支持板と転写型の間に 広げ、圧力を保持したまま光を照射して前記光要 化樹脂を硬化させ樹脂層を形成することを特徴と する光ディスク基板の製造方法を含み構成する。 (産業上の利用分野)

本発導は、光によって記録と再生をする光ディ スク基板の複製方法に関する。

〔従来の技術〕

近年、光によって情報の記録・再生をする記憶 媒体として大容量の記録密度を持つ光ディスク等 仮が使用されている。

第6団(国)~(日は後来の光ディスク基板の復製法 を示す新聞図である。両図において、1は凹凸パ ターンが形成された転写型、2は光透過性の支持 板、3は心出し軸である。まず、同図凶に示すように、転字型1上に光硬化制路4が充填される。 次に、同図凶に示すように、支持板2が心出し輪3で心出しされ転字型1上に対峙され、充環した 光硬化樹路4を自然に広げ、業外線を照射して硬化させ樹路層5を形成する。そして、転写型1と 樹路層5間を制離することで、光ディスク基板が 製造される。

しかし、上記光ディスク基板の復襲方法では、 光硬化樹脂が転字型1と支持板2との関に広がる のに時間がかかるだけでなく、次のような問題点 があった。

すなわち、支持収2は完全に平田ではなく、数10 mm 程度の反りを有している。このような支持 収2を粘性のある光硬化樹脂4を介して転写型1 上に配置すると、反りが幾分矯正されるが、転写 型1表面と関等の平面にはならない。また、光硬 化樹脂4が完全に等方的には広がらないことも知 わって、形成される樹脂層 5 に厚さむらが生じる ことがある。そして、光硬化樹脂4 を硬化後に転

- 3 -

(発明が解佚しようとする舞踊)

すなわち、従来の複製方法では、光硬化樹脂の 厚さむらと合わさって、ディスク基板表面は複雑 な凹凸(特に酸小な凹凸)を示し、このディスク 基板を面転させて使用する酸に光学ヘッドのフォ ーカッシングサーボがかけにくくなり高速器転で 使用できない問題があった。

そこで本発明は、表面の凹凸が少なく、高速回転で使用できる光ディスク基板の製造方法を提供 することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記録題は、先硬化樹脂によって支持板上に転写型の微細形状を写しとる光ディスク基板の製造方法において、前記支持板を等方的に圧力がかかる加圧部材によって加圧し、先硬化樹脂を支持板と転写型の間に広げ、圧力を保持したまま先を服計して前記光硬化樹脂を硬化させ樹脂層を形成することを特徴とする光ディスク基板の製造方法に

写型 1 から銅雕して光ディスク基板を得るが、このとき支持板 2 の反りが戻ろうとされるに、光 硬化樹脂の樹脂層 6 の厚さむらと合わさって、ディスク基板表面は複雑な凹凸を示す。この表面の凹凸はディスクを回転させて使用する数に光学へっドのフォーカッシングサーボをかけにさは、受ける、コーカッシングサーボのからには変でで、回凸の時間変化を時間で 2 間接分した加速度である。この加速度は凹凸の周期が超く、 芸術が大きいほど大きくなる。

従来の方法で作製した光ディスク基板でも1800 rpm 程度の低速では問題にならないが、3600rpm 程度の高速回転で使用すると光学ヘッドが追従できなくなることがあった。

そこで、本発明者らは支持板2を平面度の優れ たガラス板で加圧しながら光を開射する方法も試 みたが、かえって微小な版厚むらを増大させる始 果となった。これは、支持板2と加圧用ガラス板 が完全な平面でないからと考えられる。

- 4 -

よって解決される。

(作用)

第1回は本発明の展覧を表明する新面図であり、 同図において、11は凹凸パターンが形成された転 写型、12はディスク状に形成した光透過性の支持 板、13は心出し軸であり、転写型11上に光硬化樹 脂14が充壌され、支持板12が心出し軸13で心出し されて転写型11上に対峙され、支持板12を等方的 に圧力がかかる加圧部材15によって加圧して充電 した光硬化樹脂14を自然に広げて樹脂脂16を形成 し光ディスク基板を製造する。この加圧部材15は、 均一な加圧ができるように変形が容易な袋状物質 内に液体を充壌したもの、あるいは弾性体などが 用いられる。

本発明によれば、加圧部材15によって支持板12 及び光硬化樹脂14に均一な圧力がかかるため、支 持板12は転写壺11表面に沿って変形し、たとえ支 持板12の平面度が悪くても、支持板12の反りや樹 踏の流れにくさに起因する樹脂の厚さむらを小さ くでき、ディスク基板の平行度を優れたものにすることができる。また、ディスク基板を転写型11から割離するとディスク基板は再度反るが、数小な凹凸はなく滑らかな裏面となるため、光学ヘッドの加速度を小さくすることが可能になる。

(実施例)

以下、本発明を図示の一実施費により具体的に 説明する。

第2回回〜四は本発明実施側の光ディスク基板 の複製法を示す断面図である。なお、第1回に対 応する部分は同一の符号を配す。

支持板12として、外径200mm、内径50mm、板厚1.2mm のガラス円板を用いた。また、心出し触13 は、円柱触13m に指動する質状部材13m が設けられており、この質状部材13m の機部にはテーパ部13c が形成されている。また、質状部材13m の内間にはコイルばね13d を装着する滞部13e が形成されている。すなわち、心出し触13は、支持板12を円柱触13m のテーパ部13c により心出しができ

るようになっている。

まず、同図(0)に示す如く、上記支持板12と転写型11とを平行に配置し、その間に兼外線硬化樹脂(2 官能アクリレート、粘度100cps)14を0.8 g 程度供給する。

次に、周國のに示す如く、ガラス円板の支持板 12上に、加圧部材15として空気が約5名程度入っ た完全に針じたポリプロピレン製袋を配置し、そ の上から石美ガラス17で11kg/cm[®]の圧力で加圧し、 光硬化樹脂14を全面に広げる。そして、上記の状 盤を保持したまま、30mi/cm[®]程度の業件線を約2 分間限射して光硬化樹脂14を硬化させ、樹脂層16 を発度した。

次に、支持板12と樹脂層16とが一体になったものを転写型11から網維して、先ディスク基板を得た。

上記の製造方法で得られた光ディスク基板の加速度を、ディスク間転数が3600rpm 、半径r=90mm の間定条件で試験した結果を第3 因に示し、また間じ制定条件で加圧なしの場合の比較例1(第4

-7-

図)と、石英ガラス上で加圧した場合の比較例 2 (第 5 図)を示す。

第3 図に示すように加速度の変化が16より十分 小さいのに対して、比較例1 では16に近い変動が あり、比較例2 では16を越している。従って、こ の実施例で複製される光ディスク基板では、特に 表面の微小な凹凸が少なくなり、高速間転で使用 することができた。

なお、上記実施例では、加圧部材を空気を完全 に対じたポリプロピレン製袋としているが、本考 窓の適用範囲はこれに限らず、その中身は技動性 のあるものならば空気である必要はなく、水など の技体やゲル状動質であってもかまわない。また ゴム状物質などの形状の安定したものならば、膜 状物質で握うことなく使用することができる。

(発明の効果)

以上説明した様に本発明によれば、等方的に圧力がかかる加圧部材によって支持板を加圧することで、平滑な変質を有する光ディスク基板を製造

-8-

できるため、高速回転で生じる加速度を小さくでき、使って高速回転でも光学ヘッド流後性のよい 光ディスクが得られる効果がある。

4. 陸面の簡単な説明

第1団は本発明の原理を説明する新面図、

第2図凶~四は本発明実施例の光ディスク基板 の複製技を示す新聞図、

第3因は本発明実施料の制定結果を示す医、

第4回は従来例の例定結果(比較例 l)を示す 1971

第5 図は従来例の測定結果(比較例 2)を示す 図、

第6図(A)~(A)は従来の光ディスク基板の複製法を示す新面図である。

國中、

川は転写型、

12は支持板、

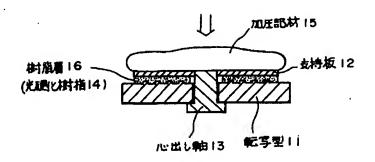
13は心出し軸、

13mは円柱軸、

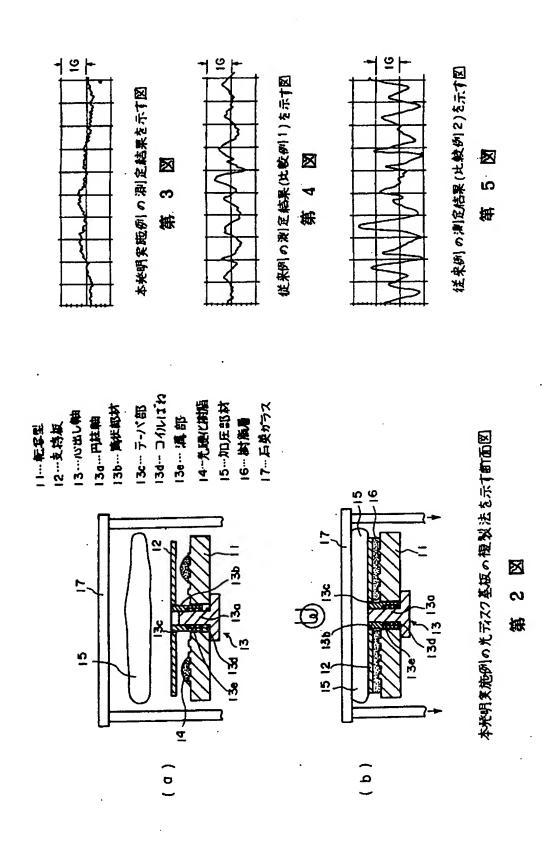
13bは肯状部材、 13cはテーパー部、 13dはコイルばね、 13eは操部、 14は先変化樹脂、 15は加圧都材、 。 16は樹脂層 17は石美ガラス を示す。

> 特許出職人 富士選排式会社 代理人弁理士 久 木 元 彰 同 大 管 義 之

> > -11-



本発明の原理を説明する断面図第 1 図



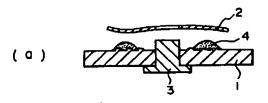
1...転写型

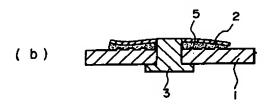
2…支持版

3…心出し軸

4…光硬化樹脂

5…树脂层





従来の光デスク基板の複製法録す断面図 第 6 図

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

☐ OTHER: